PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2000071359 A

(43) Date of publication of application: 07.03.00

(51) Int CI

B32B 3/14 B01J 35/02

(21) Application number: 10265737

(22) Date of filing: 02.09.98

(71) Applicant:

TOTO LTD

(72) Inventor.

SAEKI YOSHIMITSU KOBAYASHI HIDENORI

MAYUMI SADATAKA

(54) FUNCTIONAL MATERIAL

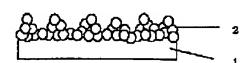
(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it easy to remove a pollutant caused by an adhered oily component by a method wherein a minute uneven oxide film, the contact angle between which and an oil is larger than that between which and a water, is formed on the surface layer part of a functional material.

SOLUTION: The surface of a base material 1 is covered by an oxide 2 so as to form a minute uneven film. Or, on the surface of the base material 1, the minute uneven film, in which the oxide 2 and an having photocatalyst function oxide microscopically dispersed, is formed. Or, the surface of the base material 1 is covered by an oxide 2. On the resultant surface, the minute uneven film, in which an oxide having the photocatalyst function is microscopically dispersed, is formed. Concretely, onto the surface of the base material made of tile, glass, ceramic, enameled tile or the like, a uniform layer or multiple layers consisting of an oxide prepared by compounding SiO2, Al2O3,

K2O, Li2O, TiO2 or the like when necessary, a metal alkoxide or a titenium alkoxide, an organic titanete or its derivative or the like, are coated then fired so as to fix the oxide 2.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-71359 (P2000-71359A)

(43)公開日 平成12年3月7日(2000.3.7)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ			テーマコート*(参考)
B32B	3/14		B 3 2 B	3/14		4F100
B01J	35/02		B 0 1 J	35/02	J	4G069

審査請求 未請求 請求項の数8 FD (全 5 頁)

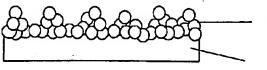
(21)出願番号	特顧平10-265737	(71) 出顧人	000010087
		-	東陶機器株式会社
(22)出願日	平成10年9月2日(1998.9.2)		福岡県北九州市小倉北区中島2丁目1番1
			号
		(72)発明者	佐伯 義光
		9 12	福岡県北九州市小倉北区中島2丁目1番1
			号 東陶機器株式会社内
		(72)発明者	小林 秀紀
			福岡県北九州市小倉北区中島2丁目1番1
			号 東陶機器株式会社内
		(72)発明者	真弓 禎隆
			福岡県北九州市小倉北区中島2丁目1番1
			身 東陶機器株式会社内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 機能材

(57)【要約】

【課題】 従来のガラス、陶磁器の釉薬の表層部に光触 媒を表層部に固定化し、その有機分解能力で汚れを自然 分解することや、表面を平滑にして物理的に堆積しにく くすることで、汚れを付着しにくくする方法がとられて いた。しかし、十分な紫外線が得られない場合や汚れの 負荷量が非常に多い場合において、油性成分を含んだ汚 染物質を降雨、シャワー洗浄などの方法で除去できない 場合があった。

【解決手段】 屋内、屋外の油性成分を含んだ汚染物質が付着しやすい部材において、表層部の水の接触角より油の接触角が大きい酸化物の微細な凹凸膜を形成することで、付着した油性成分による汚染物質を除去しやすくすることができる機能材を提供する。



2

1

10

【特許請求の範囲】

【請求項1】水の接触角より油の接触角が大きい酸化物 の微細な凹凸膜を持つことを特徴とする機能材。

1

【請求項2】微細な凹凸膜の表面粗さRaが500nm 以下であることを特徴とする請求項1に記載の機能材。 【請求項3】水の接触角が25度以下であることを特徴 とする請求項1から請求項2のいずれかに記載の機能 材。

【請求項4】帯電半減期が10秒以下であることを特徴 とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の機能 材。

【請求項5】少なくとも微細な凹凸膜に光触媒機能を有 する酸化物の一部が露出していることを特徴とする請求 項1から請求項4のいずれかに記載の機能材。

【請求項6】光触媒機能を有する酸化物の各粒子が表層 部に微視的に配列されていることを特徴とする請求項1 から請求項5のいずれかに記載の機能材。

【請求項7】前記光触媒機能を有する酸化物に金属が担 持されていることを特徴とする請求項1から請求項6の いずれかに記載の機能材。

【請求項8】前記凹凸膜にSiOz、AlzOz、KzO、 Na,O、Li,O、TiO,の酸化物を1つまたは2つ 以上含むことを特徴とする請求項1から請求項7のいず れかに記載の機能材。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は屋内、屋外の油性成 分を含んだ汚染物質が付着しやすい部材において、付着 した油性成分を含んだ汚染物質を降雨、シャワー洗浄な どで除去しやすくすることができる機能材に関するもの 30 である。

[0002]

【従来の技術】従来のガラス、陶磁器の釉薬の表層部に おいて、光触媒を表層部に固定化し、その有機分解能力 で汚れを自然分解することや、表面を平滑にして物理的 に堆積しにくくすることで、汚れを付着しにくくする方 法がとられていた。

【0003】しかし、十分な紫外線が得られない場合や 汚れの負荷量が非常に多い場合において、油性成分を含 んだ汚染物質を降雨、シャワー洗浄などの方法で除去で 40 きない場合があった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、屋 内、屋外の油性成分を含んだ汚染物質が付着しやすい部 材において、水の接触角より油の接触角が大きくなるよ うにすることで、付着した油性成分による汚染物質を除 去しやすくすることができる機能材を提供することにあ る。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、上記課 50 を付着させる油性成分を分解することができる。

題を解決するためになされたもので、表層部の水の接触 角より油の接触角が大きい酸化物の微細な凹凸膜を形成 することにある。

【0006】また、酸化物の微細な凹凸膜を形成すると とにより、水の接触角を25度以下、帯電半減期を10 秒以下のいずれかまたはその両方の機能を有することが できる。さらに、光触媒機能を有する酸化物を用いるこ とで、光励起により、この機能を向上させ維持すること ができる。

【0007】微細な凹凸膜の形成方法は、酸化物の組成 または液濃度、塗布条件および焼成温度、焼成時間など の固定化方法を変えることにより、適当な凹凸間隔およ び凹凸高さ(表面粗さ)を持った微細な凹凸膜を形成す る。例えば、SiOz、AlzOz、KzO、NazO、L i,O、TiO,などの酸化物を1つまたは2つ以上含む 塗布液を1種類または2種類以上作製し、これを温度コ ントロールされた基材上に 1 回または多数回、スプレー などの方法で塗布し、十分な膜強度が得られる温度まで 加熱することにより、膜を形成させる。

20 [0008]

【作用】適当な表面粗さを持った微細な凹凸膜を形成す るととで、部材表面での油の拡散抵抗を増加させ、油の 接触角を低下させず、一方、部材表面の凹凸膜での水の 浸透力を増加させ、水の接触角を低下させる。このた め、油性成分を含んだ汚染物質が表面に付着したあと、 降雨、シャワー、髙圧スプレー、水を含ませたスポンジ 拭きなどで洗浄する場合、水の接触角より油の接触角が 大きくなるため、油と部材表面の間に水が入り込みやす くなり、除去性が良くなる。微細な凹凸膜の凹凸間隔お よび表面粗さが大きすぎると、油が凹凸にしみ込むこと から拭き取りや洗浄で除去しにくくなることから、50 0 n m以下であることが望ましく、400 n m以下であ ることが好ましい。さらに、微細な凹凸膜の表面粗さが 基材表面の表面粗さに比べて、6 n m以上40 n m以下 の範囲で大きいことが、より好ましい。

【0009】水の接触角を油の接触角より小さくし、水 の接触角を25度以下とすることで、表面を水で濡れや すくなるため、洗浄する場合に、油と部材表面の間に水 が入り込みやすくなり、除去性が良くなる。さらに、光 触媒機能を有する酸化物を用いることで、光励起によ り、水の接触角をさらに低下させることができ、除去性 がさらに良くなる。

【0010】また、帯電半減期を10秒以下にすること で空気中の帯電した埃が静電気的に付着することも防止 できる。さらに、光触媒機能を有する酸化物を用いるこ とで、光励起により、帯電半減期をさらに低下させるこ とができ、付着防止効果が大きくなる。以上に加えて、 光触媒による有機物分解作用により、ねめり、カビ、藻 の発生を防ぐことができ新たな汚れを発生させず、汚れ 3

[0011]

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態を図面 に基づき説明する。図1、図2、図3は、本発明の実施 形態に係る機能材の概略を示す断面図である。

【0012】本発明の機能材の表面は図1に示すとお り、基材表面1を酸化物2が覆い、微細な凹凸膜を形成 している。図2は基材表面1を酸化物2と光触媒機能を 有する酸化物3が微視的に分散された微細な凹凸膜を形 成している。図3は基材表面1を酸化物2が覆い、その 表面に光触媒機能を有する酸化物3が微視的に分散さ れ、微細な凹凸膜を形成している。

【0013】タイル、ガラス、セラミクス、ホーローパ ネルなどの基材表面1に対して、SiO,、Al,O,、 K,O、Na,O、Li,O、TiO,などを必要に応じた 配合された酸化物、金属アルコシドまたはチタンアルコ キシド、有機チタネートまたはその誘導体などを均一層 または多層に塗布後焼成することで酸化物2を固定化す

【0014】との場合、酸化物の各粒子間の空隙や微細 布圧力、塗布量、塗布回数、加熱温度、加熱時間、昇温 速度などを適宜調整することにより、最適化する。例え ば、液組成および液濃度について、酸化物ゾルであれば 1%以下が望ましく、金属アルコキシドでは5%以下が 望ましい。また、基材温度は80度以上が望ましく、塗 布圧力、塗布量、塗布回数についてはできるだけ微細な 均一な霧化状態となるように適宜調整する。さらに、昇 温速度は基材の熱衝撃性を考慮しながら、基材表面温度 をできるだけ迅速に、かつ、均一になるように加熱装置 の選定を行い、適宜調整することが必要である

【0015】微細な凹凸膜の凹凸間隔および表面粗さが 大きすぎると、油が凹凸にしみ込むことから拭き取りや 洗浄で除去しにくくなることから、500 n m以下であ ることが望ましく、400nm以下であることが好まし い。さらに、微細な凹凸膜の表面粗さが基材表面の表面 粗さに比べて、6 n m以上40 n m以下の範囲で大きい ことが、より好ましい。なお、表面粗さRaはJISB 0601に準拠して下記の測定条件で測定した。 (触針 速度 0.03mm/s、カットオフ 0.025m m、測定長さ 0.3 mm)

【0016】表面粗さが大きくなりすぎないためには、 特に、酸化物の原料として1次粒径は15 n m以下が好 ましく、10nm以下であれば望ましい。金属アルコキ シドを使用する場合はチタンアルコキシド、アルコキシ シランなどが挙げられ、チタンテトライソプロポキシド が望ましい。有機チタネート誘導体ではチタンキレート などが挙げられ、ジーi-プロポキシービス(アセチル アセトナト)チタンが望ましい

【0017】酸化物は、例えば、SiO₂、Al₂O₃、 K,O、Na,O、Li,O、TiO,などを含む混合ゾル 50 たガラスの表面に、シリカゾル、アルミナゾルを固形分

をガラスまたは釉薬層の表面に塗布し、この上に、下層 に用いた混合ゾルよりアルカリ金属を減少させ、TiO 、を加えた混合ソルを塗布するなど基材表面層に対して 傾斜組成し多層構造にすることにより、光触媒機能や膜 強度を向上させることができる。

【0018】一般に、例えば、施釉タイル表層部の水の 接触角は30度、油の接触角は20度と、水の接触角が 大きいため、油性成分が多い空気中の汚れ物質が付着し た場合、水で洗浄しても、油と基材表面の隙間に水が入 10 り込みにくいため、除去しにくいことになる。また、こ の表層部の帯電半減期は30~60秒であり、空気中の 帯電した埃が静電気的に付着することを十分に防止でき ていない。一方、本発明の機能材では、酸化物の微細な 凹凸膜を形成することにより油の接触角より水の接触角 の方が小さくなり、水の接触角は15度、油の接触角は 22度、帯電半減期は1.1秒であった。この場合、水 の接触角の方がが小さいため、油性成分が多い空気中の 汚れ物質が付着した表面を水で洗浄する場合、油と基材 表面の隙間に水が入り込みやすいため、除去しやすいこ 気孔による表面粗さを、液組成、液濃度、基材温度、塗 20 とになり、さらに、空気中の帯電した埃が静電気的に付 着することを十分に防止できることで、長期に渡り、付 着した油性成分による汚れを除去しやすくすることがで きる。なお、帯電半減期はJISL1094 (A法) に 準拠して測定した。

> 【0019】光触媒機能を有する酸化物は、光励起によ って、洗浄の際、油性の汚れ物質をさらに流れ落ちやす くすることができる。水の接触角は望ましくは25度以 下に、好ましくは10度以下に、また、帯電半減期は望 ましくは10秒以下に、好ましくは5秒以下するため に、液組成、液濃度、塗布量、塗布回数を適宜調整す 30 る。また、光触媒機能を有する酸化物には酸化チタン、 酸化亜鉛、酸化錫の少なくとも1つ以上を含んでいると とが好ましい。

> 【0020】光触媒機能を有する酸化物に担持される金 属は、光触媒機能が向上するものであれば良い。例え ぱ、Cu、Ag、Zn、V、W、Pt、Nb、Sbなど が挙げられる。特に、光触媒へ金属を担持する方法とし て、ドーピングおよび光遠元のどちらか一方またはその 組み合わせを用いることで、機能の持続性が得られる。 40 【0021】光触媒機能を有する酸化物は光励起により 親水化する部位または有機物を分解する部位として微視 的に配列されことが必要であり、配列間隔が400nm 以下であることが好ましく、200mm以下であること が望ましい。

【0022】上記の製造方法を用いることにより、陶磁 器、ガラス、タイル、ホーローパネル、セラミックの表 面に直接形成することができる。

[0023]

【実施例1】あらかじめ表面温度を120℃に加熱され

比で1:1の総固形分0.3%の混合液を25g/m³ の塗布量を2回に分けてスプレー噴霧したあと、シリカ ブル、カリウムゾルを固形分比で3:1の総固形分0. 2%の混合液を25g/m³の塗布量を2回に分けてス プレー噴霧し850°Cで加熱処理を行い、ガラス上に酸 化物の微細な凹凸膜を形成した。この表面の水の接触角 は15度、油の接触角は25度、表面粗さRaは20m mであった。このガラスの表面にカーボンブラックと油 を混合したものを線上に垂らし、この線の両側から水を 垂らしたところ、この液が水の表面に浮いたため、簡単 10 の液がしみ込んでいるため、水の表面に浮くことがなく にガラスの表面から落とすことができた。

[0024]

【比較例1】実施例1のスプレー噴霧しない以外は同様 の処置を行った。この表面の水の接触角は31度、油の 接触角は2.2度、表面相さRaは8nmであったが、カ ーボンブラックと油を混合したものを簡単にガラスの表 面から落とすことができなかった。

[0025]

【実施例2】あらかじめ表面温度を80℃に加熱された 施釉マットタイルの表面に、CuとAgを表面に担持し 20 た酸化チタンゾル、シリカゾル、カリウムゾルを固形分 比で1:7:2の総固形分0.5%の混合液を25g/ m'の塗布量で1回スプレー噴霧したあと、連続してI PAで希釈されたチタンテトライソプロポキシド5%液 を25g/m³の塗布量で1回スプレー噴霧したあと7 00℃で加熱処理を行い、施釉タイル上に酸化物の微細 な凹凸膜を形成した。この表面の水の接触角は22度、 油の接触角は26度、表面粗さRaは400nm、帯電 半減期は1.6秒であった。この施釉タイルの表面にカ ーボンブラックと油を混合したものを線上に垂らし、こ 30 の線の両側から水を垂らしたところ、この液が水の表面 に浮いたため、簡単に施釉タイルの表面から落とすこと ができた。

【0026】さらに、この施釉タイルを屋外に1週間曝 露しておいた。この表面の水の接触角は15度、油の接 触角は22度、帯電半減期は0.6秒であった。この施 釉タイルの表面にカーボンブラックと油を混合したもの を線上に垂らし、この線の両側から水を垂らしたとこ ろ、この液が水の表面に浮いたため、簡単に施釉タイル の表面から落とすことができた。

* [0027]

【比較例2】実施例2で使用した酸化チタンゾル、シリ カゾル、アルミナゾルの固形分1.5%の混合液を、1 00g/m'の塗布量で1回スプレー噴霧した以外は実 施例2と同様の処置を行った。との表面の水の接触角は 18度、油の接触角は25度、表面粗さRaは520n m、帯電半減期は1.1秒であった。この施釉タイルの 表面にカーボンブラックと油を混合したものを線上に垂 らし、この線の両側から水を垂らしたところ、表面にこ 簡単に落とすことができなかった。

【0028】さらに、この施釉タイルを屋外に1週間曝 露しておいた。この表面の水の接触角は14度、油の接 触角は20度、帯電半減期は0.6秒であった。との施 釉タイルの表面にカーボンブラックと油を混合したもの を線上に垂らし、この線の両側から水を垂らしたとこ ろ、表面にこの液がしみ込んでいるため、水の表面に浮 くことがなく簡単に落とすことができなかった。

[0029]

【発明の効果】以上、説明したように、本発明によれば 屋内、屋外の油性成分を含んだ汚染物質が付着しやすい 部材において、水の接触角より油の接触角が大きくなる 酸化物の微細な凹凸膜を形成することで、付着した油性 成分を含んだ汚染物質を除去しやすくすることができる 機能材を提供することが可能である。また、本発明によ れば、洗浄の際に使用する洗剤を低減でき、水質汚染・ 浄化にかかるエネルギーと同時に二酸化炭素の排出も抑 制できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態に係る機能材の概略を示す 断面図である。

【図2】本発明の一実施形態に係る機能材の概略を示す 断面図である。

【図3】本発明の一実施形態に係る機能材の概略を示す 断面図である。

【符号の説明】

1…基材表層

2…酸化物

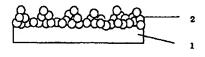
3…光触媒機能を有する酸化物

***40**

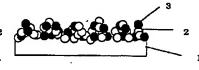
【図1】

【図2】

[図3]







フロントページの続き

Fターム(参考) 4F100 AA17B AA17C AA10B AA20B

AA21B AA21C AA40B AB01C
AG00A AT00A BA02 BA03
BA07 BA10A BA10C BA13
BA41C DD07B GB07 JD20B
JG03B JK15B JL06 JL08C
JM01B YY00B

4G069 AA01 AA03 AA08 AA12 BA01A BA01B BA02A BA02B BA04A BA04B BA08B BA14B BA15B BA37 BA48A BB02B BC02A BC03A BC03B BC04A BC31B BC32B CA01 DA06 EA07 EB05 【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成13年12月25日(2001.12.25)

【公開番号】特開2000-71359 (P2000-71359A)

【公開日】平成12年3月7日(2000.3.7)

【年通号数】公開特許公報12-714

[出願番号] 特願平10-265737

【国際特許分類第7版】

B32B 3/14

BO1J 35/02

[FI]

B32B 3/14

B01J 35/02

【手続補正書】

【提出日】平成13年8月10日(2001.8.1

J

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正内容】

【書類名】

明細書

【発明の名称】 機能材

【特許請求の範囲】

【請求項1】 水との接触角より油との接触角のほうが 大きい酸化物からなる微細な凹凸膜を表面に有し、前記 微細な凹凸膜の表面粗さRaが6nm以上40nm以下 であり、前記酸化物の原料の1次粒径が15 nm以下で あることを特徴とする機能材。

【請求項2】 水との接触角が25度以下であることを 特徴とする請求項1に記載の機能材。

【請求項3】 帯電半減期が10秒以下であることを特 徴とする請求項1または2に記載の機能材。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、屋内、屋外の油性 成分を含んだ汚染物質が付着しやすい部材において、付 着した油性成分を含んだ汚染物質を降雨、シャワー洗浄 などで除去しやすくすることができる機能材に関するも のである。

[0002]

【従来の技術】従来のガラス、陶磁器の釉薬の表層部に おいて、光触媒を表層部に固定化し、その有機分解能力 で汚れを自然分解することや、表面を平滑にして物理的 に堆積しにくくすることで、汚れを付着しにくくする方 法がとられていた。

【0003】しかし、十分な紫外線が得られない場合や 汚れの負荷量が非常に多い場合において、油性成分を含 んだ汚染物質を降雨、シャワー洗浄などの方法で除去で きない場合があった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、屋 内、屋外の油性成分を含んだ汚染物質が付着しやすい部 材において、水との接触角より油との接触角のほうが大 きくなるようにするととで、付着した油性成分による汚 染物質を除去しやすくすることができる機能材を提供す ることにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、上記課 題を解決するためになされたもので、表層部の水との接 触角より油との接触角のほうが大きい酸化物からなる微 細な凹凸膜を表面に有し、前記微細な凹凸膜の表面粗さ Raが6 n m以上40 n m以下であり、前記酸化物の原 料の1次粒径が15 n m以下である構成とする。

【0006】また、酸化物の微細な凹凸膜を形成するこ とにより、水の接触角を25度以下、帯電半減期を10 秒以下のいずれかまたはその両方の機能を有することが できる。さらに、光触媒機能を有する酸化物を用いるこ とで、光励起により、この機能を向上させ維持すること ができる。

【0007】微細な凹凸膜の形成方法は、酸化物の組成 または液濃度、塗布条件および焼成温度、焼成時間など の固定化方法を変えるととにより、適当な凹凸間隔およ び凹凸高さ(表面粗さ)を持った微細な凹凸膜を形成す る。例えば、SiO,、Al,O,、K,O、Na,O、L i,O、TiO,などの酸化物を1つまたは2つ以上含む 塗布液を1種類または2種類以上作製し、これを温度コ ントロールされた基材上に1回または多数回、スプレー などの方法で塗布し、十分な膜強度が得られる温度まで 加熱することにより、膜を形成させる。

[0008]

【作用】適当な表面粗さを持った微細な凹凸膜を形成す

ることで、部材表面での油の拡散抵抗を増加させ、油の接触角を低下させず、一方、部材表面の凹凸膜での水の浸透力を増加させ、水の接触角を低下させる。このため、油性成分を含んだ汚染物質が表面に付着したあと、降雨、シャワー、高圧スプレー、水を含ませたスポンジ拭きなどで洗浄する場合、水の接触角より油の接触角が大きくなるため、油と部材表面の間に水が入り込みやすくなり、除去性が良くなる。 微細な凹凸膜の凹凸間隔および表面粗さが大きすぎると、油が凹凸にしみ込むことから拭き取りや洗浄で除去しにくくなることから、500nm以下であることが望ましく、400nm以下であることが望ましく、400nm以下であることが望ましく、400nm以下であることが望ましく、60m以上40nm以下の範囲で大きいことが、より好ましい。

【0009】水との接触角を油との接触角より小さくし、水の接触角を25度以下とすることで、表面を水で濡れやすくなるため、洗浄する場合に、油と部材表面の間に水が入り込みやすくなり、除去性が良くなる。さらに、光触媒機能を有する酸化物を用いることで、光励起により、水の接触角をさらに低下させることができ、除去性がさらに良くなる。

【0010】また、帯電半減期を10秒以下にすることで空気中の帯電した埃が静電気的に付着することも防止できる。さらに、光触媒機能を有する酸化物を用いることで、光励起により、帯電半減期をさらに低下させることができ、付着防止効果が大きくなる。以上に加えて、光触媒による有機物分解作用により、ねめり、カビ、藻の発生を防ぐことができ新たな汚れを発生させず、汚れを付着させる油性成分を分解することができる。

[0011]

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。図1、図2、図3は、本発明の実施形態に係る機能材の概略を示す断面図である。

【0012】本発明の機能材の表面は図1に示すとおり、基材表面1を酸化物2が覆い、微細な凹凸膜を形成している。図2は基材表面1を酸化物2と光触媒機能を有する酸化物3が微視的に分散された微細な凹凸膜を形成している。図3は基材表面1を酸化物2が覆い、その表面に光触媒機能を有する酸化物3が微視的に分散され、微細な凹凸膜を形成している。

【0013】タイル、ガラス、セラミックス、ホーローパネルなどの基材表面1に対して、SiO1、A120、K1O、Na2O、Li2O、TiO2などを必要に応じた配合された酸化物を均一層または多層に塗布後焼成することで酸化物2を固定化する。

【0014】 この場合、酸化物の各粒子間の空隙や微細 気孔による表面粗さを、液組成、液濃度、基材温度、塗 布圧力、塗布量、塗布回数、加熱温度、加熱時間、昇温 速度などを適宜調整することにより、最適化する。例え ば、液組成および液濃度について、酸化物ゾルであれば 1%以下が望ま<u>しい</u>。また、基材温度は80度以上が望ましく、塗布圧力、塗布量、塗布回数についてはできるだけ微細な均一な霧化状態となるように適宜調整する。さらに、昇温速度は基材の熱衝撃性を考慮しながら、基材表面温度をできるだけ迅速に、かつ、均一になるように加熱装置の選定を行い、適宜調整することが必要である。

【0015】 微細な凹凸膜の凹凸間隔および表面粗さが大きすぎると、油が凹凸にしみ込むことから拭き取りや洗浄で除去しにくくなることから、500nm以下であることが好ましい。さらに、微細な凹凸膜の表面粗さが基材表面の表面粗さに比べて、6nm以上40nm以下の範囲で大きいことが、より好ましい。なお、表面粗さRaはJISB0601に準拠して下記の測定条件で測定した。(触針速度0.03mm/s、カットオフ0.025mm、測定長さ0.3mm)

【0016】表面粗さが大きくなりすぎないためには、特に、酸化物の原料として1次粒径は15nm以下が好ましく、10nm以下であれば望ましい。_

【〇017】酸化物は、例えば、SiO、、A1、〇、、 K、〇、Na、〇、Li、〇、Ti〇、などを含む混合ゾル をガラスまたは釉薬層の表面に塗布し、この上に、下層 に用いた混合ゾルよりアルカリ金属を減少させ、TiO 、を加えた混合ゾルを塗布するなど基材表面層に対して 傾斜組成し多層構造にすることにより、光触媒機能や膜 強度を向上させることができる。

【0018】一般に、例えば、施釉タイル表層部の水の 接触角は30度、油の接触角は20度と、水の接触角が 大きいため、油性成分が多い空気中の汚れ物質が付着し た場合、水で洗浄しても、油と基材表面の隙間に水が入 り込みにくいため、除去しにくいことになる。また、こ の表層部の帯電半減期は30~60秒であり、空気中の 帯電した埃が静電気的に付着することを十分に防止でき ていない。一方、本発明の機能材では、酸化物の微細な 凹凸膜を形成することにより油の接触角より水の接触角 の方が小さくなり、水の接触角は15度、油の接触角は 22度、帯電半減期は1.1秒であった。この場合、水 の接触角の方がが小さいため、油性成分が多い空気中の 汚れ物質が付着した表面を水で洗浄する場合、油と基材 表面の隙間に水が入り込みやすいため、除去しやすいと とになり、さらに、空気中の帯電した埃が静電気的に付 着することを十分に防止できることで、長期に渡り、付 着した油性成分による汚れを除去しやすくすることがで きる。なお、帯電半減期はJISL1094(A法)に 準拠して測定した。

【0019】光触媒機能を有する酸化物は、光励起によって、洗浄の際、油性の汚れ物質をさらに流れ落ちやすくすることができる。水の接触角は望ましくは25度以下に、好ましくは10度以下に、また、帯電半減期は望

ましくは10秒以下に、好ましくは5秒以下するために、液組成、液濃度、塗布量、塗布回数を適宜調整する。また、光触媒機能を有する酸化物には酸化チタン、酸化亜鉛、酸化錫の少なくとも1つ以上を含んでいるととが好ましい。

【0020】光触媒機能を有する酸化物に担持される金属は、光触媒機能が向上するものであれば良い。例えば、Cu、Ag、Zn、V、W、Pt、Nb、Sbなどが挙げられる。特に、光触媒へ金属を担持する方法として、ドーピングおよび光還元のどちらか一方またはその組み合わせを用いることで、機能の持続性が得られる。【0021】光触媒機能を有する酸化物は光励起により親水化する部位または有機物を分解する部位として微視的に配列されことが必要であり、配列間隔が400nm以下であることが好ましく、200nm以下であることが望ましい。

【0022】上記の製造方法を用いることにより、陶磁器、ガラス、タイル、ホーローパネル、セラミックスの表面に直接形成することができる。

[0023]

【実施例1】あらかじめ表面温度を120℃に加熱されたガラスの表面に、シリカゾル、アルミナゾルを固形分比で1:1の総固形分0.3%の混合液を25g/m²の塗布量を2回に分けてスプレー噴霧したあと、シリカゾル、カリウムゾルを固形分比で3:1の総固形分0.2%の混合液を25g/m²の塗布量を2回に分けてスプレー噴霧し850℃で加熱処理を行い、ガラス上に酸化物の微細な凹凸膜を形成した。この表面の水の接触角は15度、油の接触角は25度、表面粗さRaは20nmであった。このガラスの表面にカーボンブラックと油を混合したものを線上に垂らし、この線の両側から水を垂らしたところ、この液が水の表面に浮いたため、簡単にガラスの表面から落とすことができた。

[0024]

【比較例1】実施例1のスプレー噴霧しない以外は同様の処置を行った。この表面の水の接触角は31度、油の接触角は22度、表面粗さRaは8nmであったが、カーボンブラックと油を混合したものを簡単にガラスの表面から落とすことができなかった。

[0025]

【実施例2】あらかじめ表面温度を80℃に加熱された施釉マットタイルの表面に、CuとAgを表面に担持した酸化チタンゾル、シリカゾル、カリウムゾルを固形分比で1:7:2の総固形分0.5%の混合液を25g/m'の塗布量で1回スプレー噴霧したあと、連続してIPAで希釈されたチタンテトライソプロポキシド5%液を25g/m'の塗布量で1回スプレー噴霧したあと700℃で加熱処理を行い、施釉タイル上に酸化物の微細な凹凸膜を形成した。この表面の水の接触角は22度、油の接触角は26度、表面粗さRaは400nm、帯電

半減期は1.6秒であった。この施釉タイルの表面にカーボンブラックと油を混合したものを線上に垂らし、この線の両側から水を垂らしたところ、この液が水の表面に浮いたため、簡単に施釉タイルの表面から落とすことができた。

【0026】さらに、この施釉タイルを屋外に1週間曝露しておいた。この表面の水の接触角は15度、油の接触角は22度、帯電半減期は0.6秒であった。この施釉タイルの表面にカーボンブラックと油を混合したものを線上に垂らし、この線の両側から水を垂らしたところ、この液が水の表面に浮いたため、簡単に施釉タイルの表面から落とすことができた。

[0027]

【比較例2】実施例2で使用した酸化チタンゾル、シリカゾル、アルミナゾルの固形分1.5%の混合液を、100g/m³の塗布量で1回スプレー噴霧した以外は実施例2と同様の処置を行った。この表面の水の接触角は18度、油の接触角は25度、表面粗さRaは520nm、帯電半減期は1.1秒であった。この施釉タイルの表面にカーボンブラックと油を混合したものを線上に垂らし、この線の両側から水を垂らしたところ、表面にこの液がしみ込んでいるため、水の表面に浮くことがなく簡単に落とすことができなかった。

【0028】さらに、この施釉タイルを屋外に1週間曝露しておいた。この表面の水の接触角は14度、油の接触角は20度、帯電半減期は0.6秒であった。この施釉タイルの表面にカーボンブラックと油を混合したものを線上に垂らし、この線の両側から水を垂らしたところ、表面にこの液がしみ込んでいるため、水の表面に浮くことがなく簡単に落とすことができなかった。

[0029]

【発明の効果】以上、説明したように、本発明によれば屋内、屋外の油性成分を含んだ汚染物質が付着しやすい部材において、水との接触角より油との接触角のほうが大きくなる酸化物の微細な凹凸膜を形成することで、付着した油性成分を含んだ汚染物質を除去しやすくすることができる機能材を提供することが可能である。また、本発明によれば、洗浄の際に使用する洗剤を低減でき、水質汚染・浄化にかかるエネルギーと同時に二酸化炭素の排出も抑制できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態に係る機能材の概略を示す 断面図である

【図2】本発明の一実施形態に係る機能材の概略を示す 断面図である

【図3】本発明の一実施形態に係る機能材の概略を示す 断面図である

【符号の説明】

1…基材表層、 2…酸化物、 3…光触媒機能を有する酸化物。